. . Citation 2

07-024295

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: (43)Date of publication of application: 27.01.1995

(51)Int.Cl.

B01J 4/00

(21)Application number: 05-169245

(71)Applicant: TEISAN KK

(22)Date of filing:

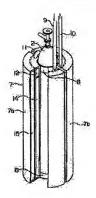
(72)Inventor: YOKOKI KAZUO

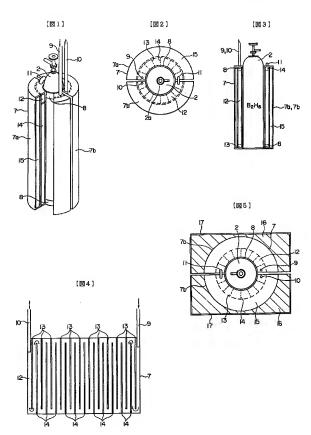
(54) GAS FEEDER WITH CYLINDER

(57)Abstract:

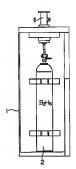
PURPOSE: To prevent the trouble of a load cell by preventing dew condensation on the surface of a cvlinder.

CONSTITUTION: A jacket 7 enclosing a cylinder 2 is housed in a cylinder cabinet and a two-lavered structure consisting of a cooling layer 12 for cooling the cylinder 2 by circulating cooling water and a vacuum heat insulating layer 15 positioned around the cooling layer 12 is imparted to the jacket 7 so as to prevent dew condensation on the surface of the cylinder 2 filled with diborane at a temp. below room temp. due to temp. regulation.





[図6]



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出廣公開番号 特開平7-24295

(43)公開日 平成7年(1995)1月27日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B01J 4/00

102 6345-4G

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出職番号

特簡平5-169245

(22) 出顧日

平成5年(1993)7月8日

(71) 出頭人 000109428

テイサン株式会社

東京都排区ポノ門1丁目15番12号 日本瓦

斯協会ビル内

(72)発明者 横木 和夫

東京都江東区東雲一丁目9番1号 テイサ

ン株式会社内

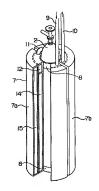
(74)代理人 弁理士 長谷川 芳樹 (外5名)

(54) 【発明の名称】 シリンダ付ガス供給装置

(57)【要約】

【目的】 シリングの表面における結露の防止を通じて ロードセルの故障を防止できるシリンダ付ガス供給装置 を提供する。

【構成】 シリンダーキャビネットの内部にシリンダ2 を囲続するジャケット7を収納するとともに、このジャ ケット7を、冷却水を流通させてシリンダ2を冷却する 冷却層12と、この冷却層12の外間に位置する真空断 熱層15とから二重構造に構成し、室温に比べ低温のジ ボランを充填したシリンダ2の表面に結響が温度調整の ため付着するのを防止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリンダーキャビネットにシリングを収 制し、このシリング付が入保納表別でを配管を介して外部に 供給するシリング付が入保納表頭において、上記シリン ダーキャビネットにシリングを囲むジャケットを収納す るとともに、このジャケットを、冷却媒体でシリングを 売却まる冷却層と、この治用層の外間に位置する真空断 熱層とから構成し、該材料がスと楽温との温度差に伴う シリング表面で複響を防止することを特徴とするシリン ダ付え入保熱装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シリンダから材料ガス を高圧配管領域を介して半導体製造設備に供給するシリンダ付ガス供給装置の改良に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来のシリング付ガス供給装置は、図6 に示す如く、シリング・キャビネット1の内部に単一の シリング2を収納し、このシリング2から材料ガスを高 正面管領域や供給ライン(図示せず)等を介して半導体 製造装置(図示せず)に熔続するようにしている。

【0003】上記シリンゲーキャビネット1は、図6に 示す如く、正面が開口した箱構造に構成され、その開口 都には図示しない扇が期間可能に推着されるとともに、 この扇が通常時には開塞されている。シリンゲーキャビ ネット1の外部は溶神域なれている。さらに、シリン ゲーキャビネット1の天井の中央部分には、万一、ガス 漏れが生した場合に備え、常時シリンゲーキャビネット 1内の空気を外部に導く単一の排気グクト6が立設され ている。

【0005】ところで、半塚体産家で用いられる材料ガスの一種であるジボラン(化学式B』 H₆)は、非常に自己分解性の強いガスで、常温で保存を入れているだけで容易に分解し、B₉ H₁₀、B₆ H₆ 等の通常高次ボランと呼ばれているガスに徐々に重合していく特性があった。そのため、シリンチーキャビネット1でジボランガスを供給する場合でも、ジボランガスの自己分解性を抑制する目的で、ジボランカンリング2を冷却するシステムをシリンゲーキャビネット1に整備することが多い。【0006】また、ジボランの供給上の問題として、自

戸分解して生成された高次ボランが供給されるジボラン 中に微量でも混在すると、供給ラインに接続された減圧 弁中で減圧のための断熱膨脹過程で冷却され、折出固化 し、減圧弁の弁と弁座との間に異物となって挟まり、そ の結果として、通常「出流れ」と呼ばれる減圧弁の調圧 不調トラブルを誘発することが多々見受けられる。この 問題を解決するためには、供給ラインに提出されるジボ ラン中に高次ボランを流出させないことである。このた め、シリンダ2の冷却温度を5°C前後にまで冷やすこ とによって、例えシリンダ2内に高次ボランが存在して も、供給されるガス中にはシリンダ2内で強制的に固化 させることによって流出させない方法が有効である (尚、この種の先行技術文献として、特開平1-238 800号及び1-266400号公報参照)。 【0007】このように、ジボランのシリング2を5* Cまで冷却すると、その周囲の空気中の水分がシリンダ 2の表面や図示しない冷却ジャケットの表面で結響し、 シリンダーキャビネット1の内部が水浸しになり、半導 体工場で最も使われる錯等を発生させるというトラブル が生じていた。さらに、錆以外にも、残量検知器として ロードセル (重量センサ)を使用している場合には、結 常した水が電気製品であるロードセルを故障させる要因

となる。 【0008】

【発明が常決しようとする報題】 従来のシリング付ガス 供給装御は以上のように構成され、シリング 2か室温に 比べ低温で使用されるので、空気中の水分がシリング 2 の表面に付着して多数の結底となり、この多数の結底が 専門の秘温をはいば下して半端体工場にとって極いて有 客で競を生じさせたり、電気製品であるロードをルを使 用している場合には故障の原因となることが少なくなか

【0009】本発明は上記に鑑みなされたもので、シリングの表面における結踏の防止を選じて錆の発生やロードセルの紋障を防止することのできるシリング付ガス供給装置を提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手限】本売明においては上述の 目的を連続するため、シリングーキセドットにシリン 学を契約し、このシリングから材料ガスを配管を介して 外部に供給するものにおいて、上記シリンダーキャビネ ットにシリングを囲むジャケットを収納するとともに、 このジケットを、冷却媒体でシリングを冷削する冷却 層と、この冷却場の外場に位置する真空断熱層とから構成し、該材料ガスと等温との温度楽に伴うシリング変面 の続露を防止するようにしている。

[0011]

【作用】上記橋成を有する本発明によれば、冷却層が冷 却媒体でシリンダを常時冷却し、しかも、真空断熱層が 熱伝導を遮断するので、空気中の水分がシリンダの表面 に付着して多数の結選となるのを防止することができ る。

[0012]

【実施例】以下、図1乃至図4に示す一実施例に基づき 本発明を詳謹する。

【0013】本発明に係るシリング付ガス供給装置は、シリングーキャビネット1の内部にシリング2を囲積するジャケット7を収納し、このジャケット7の冷却層1 2と真空距誘層15とでシリンダ2の表面における結構を防止するようにしている。

【0014】上野ジャケット7は、図1に示す如く、 面は記て学形で縦長の一対の本体7 a ~ 7 bを優し、 この一対の本体7 a ~ 7 bがシリンダ2と接する画の上端 及び下端にゴムスペーサ8を介してシリング2を着限信 なが高にゴムスペーサ8は、上海や下端以外の中間にも設ける ことができる。これら複数のゴムスペーサ8は、図1や 図3に示す如く、は近リング形に構成され、シリング2 の上部と下部としそれぞれ始合されている。また、一対 本体7 a の片間上 2 に冷却は (を伸び)の が最から合相間 1 2 に冷却は (を伸び)を準 能径の 様入管 9 が立設され、他の本体7 b の内周側上部には冷 却した冷却水を冷却間 1 2 から外部に増出する部径の併 却とた冷却水を冷却間 1 2 から外部に増出する部径のが 却とた冷却水を冷却間 1 2 から外部に増出する部径のが は管 1 0 が立設されている。

【9015】また、上記した冷却曜12は、同1乃至四3に示す如く、ジャケット7を構成する一対の本体7名。 7ちの内部内側に偏位して残ませれ、その空間の上部には複数の上部案内板13が所定の間隔で垂下して吊着されており、空間の下路には複数の下部案内板14%、 限間を介して相互で回路では、 18世紀で、 18世紀で

[0016] さらに、上記真空断熱層15は、図1や図 2に示す如く、ジャケット7を構成する一対の本体7a ・7bの内部外周側に解接した空間として形成され、冷 却層12の外側に開接して位置しており、熱伝導を遮断 する断金線線を有している。

【0017】その他の部分については従来例と同様である。

【0018】上限構成によれば、冷却増12外上総案内 仮13と下部案内板14とで冷却水を上下方向に蛇行さ せつつ案内してシリング2を治却し、しから、裏空断熱 層15が総の伝導作用を助止するので、評言すれば、冷 却されたシリング2の表面が直接外限入し触れ。メンサット2の表面が直接外限入し触れ。メンサット7の表面が重接外限入し触れ。メンサット3が分とを材料ガスを使用するとも内 が、空気中の水が温度刺激ないあシリング2の表面に 付着して多数の結構となるのを防止することができる。 【0019】後って、多数の結器が時間の経過に件が記 アレてシリングーキャビネット1の消配に着を発せさせ たり、電気製品であるロードセルを次減しにし、ロード セルの砂球等が作うトラブルの発生を未然に防止することができることができる。

[0021]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、温度調整 のため空気中の水分がシリンダの表面に付着して多数の 結構となるのを破壊に助止することができ、しかも、こ れを通じて、半導体工場で越も嫌れれる錆の発生や多数 の結節が近下に伴いロードセルが故障してトラブルが発 生する歳れを未然に除去することが可能になるという顕 著な効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るシリンダ付ガス供給装置の一実施 例を示す一部切り欠き斜視図である。

【図2】本発明に係るシリング付ガス供給装置の一実施 例を示す平面図である。

【図3】本発明に係るシリンダ付ガス供給装置の一実施 例を示す断面側面図である。

【図4】本発明に係るシリンダ付ガス供給装置の冷却層 を示す展開説明図である。

【図5】本発明に係るシリンダ付ガス供給装置の他の実 施例を示す平面図である。

【図6】従来のシリンダ付ガス供給装置の使用状態を示す説明図である。 【符号の説明】

1…シリンダーキャビネット、2…シリンダ、7…ジャケット、12…冷却層、15…真空断熱層。

